```
1/1 DWPX - (C) Thomson Derwent
   - 1987-352663 [50]
    - C1987-150984
ΧA
    - Prepn. of oxy:titanium:phthalocyanine used in semiconductor laser -
      by condensing O-phthalo:di:nitrile and titanium tetra:chloride in
      organic solvent at high temp., and hydrolysing condensate
DC
   - E23 G08 L03
   - (MITU ) MITSUBISHI CHEM IND LTD
PΑ
    - (WAKP ) WAKO PURE CHEM IND LTD
NΡ
NC
   - JP62256865
                  A 19871109 DW1987-50 7p *
PN
          1986JP-0098283 19860430
    - US4777251 A 19881011 DW1988-43 10p
```

AP: 1987US-0043047 19870427

- JP95005846 B2 19950125 DW1995-08 C09B-047/067 8p FD: Based on JP62256865 AP: 1986JP-0098283 19860430

PR - 1986JP-0098283 19860430

IC - C09B-047/067 C09B-047/06

AB - JP62256865 A

The process comprises condensing o-phthalodinitrile (OPDN) and titanium tetrachloride (TTC) at 170-300 deg. C in an organic solvent; and hydrolysing the condensate. The organic solvent is previously heated at 160-300 deg. C.

- USE/ADVANTAGE - A-type oxytitanium phthalocyanine (OTPC) prepd. by the process has superior electrophotographic properties and is, esp. useful as a photosensitive substance for semiconductor laser. By contacting OPDN and TCC at relatively high temp., i.e. 160-300 deg. C, pref. 170-250 deg. C, A-type crystal of OTPC is obtd. selectively.

- In an example, to alpha-chloronaphthalene 600 ml heated at 170 deg. C were added OPDN 92g (0.718 mole) and TCC 20 ml (0.182 mole) and then the temp. was raised up to 200 deg. C taking 10 min. under agitation. After keeping temp. at 200 deg. C for 5 hrs. under agitation, the reaction liq. was cooled down to 120 deg. C and then filtered. Wet cake of dichlorotitaniumphthalocyanine obtd. was heated to 130 deg. C and washed with alpha-chloronaphthalene 600 ml, and then dispersed in methanol 800 ml and filtered at 60 deg. C. Filtrate was agitated with deionized water 800 ml at 90 deg. C for 2 hrs. and filtered again. This treatment was repeated two times. Wet cake of OTPC thus obtd. was refined by washing with N-methylpyrrolidone and methanol so that 76g of pure A-type OTPN recognized by X-ray diffraction pattern was obtd.

USAB- US4777251 A

The A form crystal of oxytitanium phthalocyanine is prepd. by condensing o-phthalodinitrile (I) with TiCl4, in an organic solvent at 17-300 deg.C., followed by hydrolysis. The temp. of the organicsolvent is 160-300 deg.C when (I) and TiCl4 are contacted.

- Pref. (I) and TiCl4 are added to an organic solvent which is at a temp. of 160-300 deg.C and then the condensn. reaction is performed; or TiCl4 is added to a mixt. of organic solvent and (I), the mixt. being at a temp. of 160-300 deg.C, and then the condensn. reaction is performed.
- USE/ADVANTAGE The A-form so obtd. is in a pure crystal form useful as photoconductive material in electrophotography. (10pp)
- US4777251 A The A form crystal of oxytitanium phthalocyanine is prepd. by condensing o-phthalodinitrile (I) with TiCl4, in an organic solvent at 17-300 deg.C., followed by hydrolysis. The temp. of the organic solvent is 160-300 deg.C when (I) and TiCl4 are contacted.

15/03/2006

Résultat de la recherche

- Pref. (I) and TiCl4 are added to an organic solvent which is at a temp. of 160-300 deg.C and then the condensn. reaction is performed; or TiCl4 is added to a mixt. of organic solvent and (I), the mixt. being at a temp. of 160-300 deg.C, and then the condensn. reaction is performed.
- USE/ADVANTAGE The A-form so obtd. is in a pure crystal form useful as photoconductive material in electrophotography.
- CPI: E05-L01 G06-F06 L04-E05E 1987-50 MC
- UP
- 1988-43; 1995-08 UE

15/03/2006

- ANSWER 1 OF 1 CA COPYRIGHT 2006 ACS on STN L2
- 108:133407 CA AN
- ΤI Process for manufacture of oxytitanium phthalocyanine having A crystal form by preheating the reaction solvent
 Tanaka, Mikiaki; Miyagawa, Tsutomu; Takagishi, Iwao
 Mitsubishi Chemical Industries Co., Ltd., Japan; Wako Pure Chemical
- IN
- PA
- Industries, Ltd.
 Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 7 pp. CODEN: JKXXAF
- DTPatent
- Japanese LA
- FAN.CNT 1

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI JP 62256865	A2	19871109	JP 1986-98283	19860430
JP 07005846 US 4777251	B4 A	19950125 19881011	US 1987-43047	19870427 <
PRAI JP 1986-98283	Α	19860430		

AΒ In the manufacture of oxytitanium phthalocyanine (I) by the condensation of 1,2-(NC)2C6H4 and TiCl4 in an organic solvent at 170-130° followed by the hydrolysis of the condensation product, the organic solvent is preheated at 160-300°. This method brings the reactants into contact with each other at relatively high temps. and selectively yields I of the A crystal form which shows excellent electrophotog. properties and is useful as a photosensitive material for semiconductor lasers.

⑲ 日本 国 特 許 庁(JP)

① 特許出願公開

昭62-256865 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)11月9日

C 09 B 47/067

7537-4H

発明の数 1 (全7頁) 未請求 審査請求

オキシチタニウムフタロシアニンの製造方法 の発明の名称

> の特 頭 昭61-98283

②出 頤 昭61(1986)4月30日

川越市大字的場1633番地 和光純薬工業株式会社東京研究 砂発 明 者 幹 晃 中 田 所内

Ш 明者 宫 カ 62発

川越市大字的場1633番地 和光純薬工業株式会社東京研究

所内

雄 岩 豊 仍発 眀 者

横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合

研究所内

砂出 顖 人 三菱化成工業株式会社 ①出 願

和光純薬工業株式会社 人

大阪市東区道修町3丁目10番地

桂 郊代 理 人 弁理士 吉 镇

眲

発明の名称

オキシチタニウムフタロシアニンの製造方法 2 特許請求の範囲

- (1) 有機溶媒中、/ 10~300℃の温度で、 ローフタロジニトリルと四塩化チタンを縮合 し、次いで加水分解してオキシチタニウムフ タロシアニンを製造する方法において、該有 機容媒を予め / 6 0 ~ 3 0 0 ℃に加熱してお くことを特徴とするオキシテタニウムフタロ シアニンの製造方法。
- (2) / 60~300℃に加熱された有機溶媒と Oーフォロジニトリルの混合液中に、四塩化 チョンを加えて紹合反応させることを特徴と する、特許請求の範囲第(1)項記載のオキシチ **メニウムフタロシアニンの製造方法。**
- [3] / 60~300℃に加熱された有機溶媒と 0 - フォロジニトリルの准合液中に、四塩化 チョンと有機溶媒の混合液を加えて稲合反応

させることを特徴とする、特許請求の範囲第 (1)項記載のオキシチタニウムフタロシアニン の製造方法。

- (4) / 60~300℃に加熱された有機溶媒と 四塩化チタンの混合液中にローフタロジニト - リルを加えて縮合反応させることを特徴とす る、特許請求の範囲第(1)項記載のオキシチタ ニウムフタロシアニンの製造方法。
- 発明の詳細な説明

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

(産業上の利用分野)

本発明はオキシチタニウムフタロシアニンの 製造方法に係わるものであり、更に詳しくは特 定の結晶型を有するオキシチタニウムフタロシ アニンの製造方法に関するものである。

(従来の技術)

フタロシアニン類は、強料・印制インキ・歯 脂の着色或は電子材料として有用な化合物であ り、弥に健子写真感光体用材料として盛んに用 いられるようになつた。

本発明者らは、オキシチタニウムフタロシア

特開昭62-256865(2)

ニンの製造方法について詳細に検討した結果、製造条件の数かな差によつて、 3 種の結晶型(以下夫々「A型」、「B型」及び「ロ型」という)が存在することを確認した。 天々の粉末 x 線回折図を図ーノ、図ー 3 及び図ー 3 に示す。

A 型は回折角(20) 9.3°、26.3° に、 B 型は 7.6°、28.6° に、 D 型は 7.0°、15.6° に 天々特な的な強い回折ピークを有する。

上記3種の結らは通常混合物として得られる ととが多いが、天々の物性が異なるため、混合 物のまま用いると物性の不安定性に由来するト ラブルが起こり易い。

従つて、製造に際しては純粋な結晶型のオキシチタニウムフタロシアニンを取得するのが望ましいことは言うまでもない。

例えば、オキシチタニウムフタロシアニンは、 その使用形態として各種のポリマーや密剤等に 分散させたのち、塗布・乾燥を経て製品化する 場合が多い。

してオキシチタニウムフタロシアニンを製造する方法において、該有機路供を予め / 6 0 ~ 3 0 0 ℃に加熱しておくことを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンの製造方法に存する。

一般的にオキシチタニウムフタロシアニンは、有機溶媒中 / 10~300℃の温度で、ローフタロジニトリルと四塩化チタンとの縮合反応によつて生成するジクロロチタニウムフタロシアニンを熟時炉別し、次いで加水分解することによつて製造される。

$$\# \bigcup_{QN}^{QN} + TiQL_{i} \rightarrow PcTi \stackrel{QL}{\searrow} \underbrace{H_{i}Q}_{i} \rightarrow PcTi = Q$$

本発明者らは、上記総合反応方法について詳細な検討を行つた。その結果、反応試剤の添加 時期がオキシチタニウムフタロシアニンの結晶 型を左右する重要な因子であることを見出した。

即ち、 o ーフタロジニトリルと四増化チタンを比較的高温値級で接触させるように工夫する

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、その結晶型の相異によつてボリマーや容殊等との相互作用が異なるために、結晶型の異なつたものの混合物を用いると、分攸性が阻害されたり、物性が不安定になることが多い。このような欠点を排除するためには、純粋な結晶型のオキシテタニウムフタロシアニンを製造することが必要であり、その製造法の開発が強く領まれている所以である。

上記 J 種の結晶型の うち、 A 型結晶は、特に 電子写真感光体の光導電物質として有用である。 (問題点を解決するための手段)

本発明省らは、純粋なA型結晶を得るべく鋭意校討を重ねた結果、或る特定の条件下ではオキシチタニウムフタロシアニンのA型結晶のみが選択的に生成することを見出し、本発明に到達した。

ことによって、選択的にオキシチタニウムフタロシアニンの A 型結晶が得られることを見出した。具体的には、 o ーフタロシニトリル及び四塩化チタンに対して、比較的過剰量の有機容供を予め加熱しておき、該容媒中で両者を接触させる。

更に具体的には

- (1) 予め / 4 0 ~ 3 0 0 で、好ましくは / 7 0 ~ 2 5 0 で、好ましくは / 7 0 ~ 2 5 0 でに加熱された有機溶族中に、 0 ー フ タ ロ ジ ニトリルと四塩化チタンを加えて / 7 0 ~ 3 0 0 で、好ましくは / 7 0 ~ 2 5 0 でで反応する。
- (2) 予め / 6 0 ~ 3 0 0 で、好ましくは / 7 0 ~ 3 0 0 で、特に好ましくは / 7 0 ~ 3 5 0 でに加熱された有機溶媒と 0 ー フタロジニト・リルの混合液中に、四塩化チタンを加えて / 7 0 ~ 3 0 0 で好ましくは / 7 0 ~ 2 5 0 でで反応する。
- (3) 予め160~300℃、好ましくは110

~ J 0 0 で、特に好ましくは 1 7 0 ~ 2 5 0 でに加熱された有機溶媒と 0 ー フタロジニトリルの混合液中に、四塩化チタンと少量の有機溶媒の混合液を加えて 1 7 0 ~ 3 0 0 で、好ましくは 1 7 0 ~ 2 5 0 でで反応する。

(4) 予め / 10~300で、好きしくは / 10 ~ 300で、特に好きしくは / 10~250 でに加熱された有機溶鉄と四増化チタンの混合液中に 0 ー フタロジニトリルを加えて / 10 ~ 300で好きしくは / 10~250でで反応する。

等の方法で紹合反応を行うことにより、 極めて 容易に A 型のオキンチタニウムフタロシアニン が得られる。 就中、 (3) の方法は極めて 吸湿性の 強い、 四塩化チタンの加水分解を防ぐ効果がある。

o - フタロジニトリルと四場化チタンを 160 で以下の温度で接触させて反応すると、 ▲ 型及び B 型結晶の混合物が得られるので、 本発明の 目的は選せられない。

ロロジフエニルエーテル、 J.ガージメチルジフエニルエーテル等のジフエニルエーテル類、 ジフエニルメタン、 4,44ージメチルジフエニルメタン、 3,ブージクロロジフエニルメタン等のジフェニルメタン類等が挙げられる。 沸点が 1 1 0 で以下の落葉、 例えばトルエン、 クロロペンセン、 エチルペン セン等を用いることもできるが、 2 の場合は加圧下で反応する必要があり、 反応製造や操作等が煩雑になるので、 上記のような %点が 1 1 0 で以上の有機番鰈が好ましい。

有機溶媒の使用量は、 0 ーフタロジェトリルに対して 2 ~ / 5 倍量、好ましくは 5 ~ / 0 倍量から過ばれる。 この範囲より少ないと反応液が粘稠になり、 均一な混合攪拌が困難になる。 又この範囲より多くても反応は順調に 進行するが、単位容被当りの収量が少なくなるので経済的でない。

ジクロロチタニウムフタロシアニンの加水分解は、常法に従い黙水処理によつて行なり。 熱水処理は PHI が 5 ~ 1 になるまで缺返 彩して 紹合反応區度は / 10~300℃の範囲であれば任意に選択できるが、好ましくは / 10~250℃の範囲である。 反応温度が低過ぎると、B型結晶が生成し易く、 反応に長時間を娶するので避けるべきである。 又、 反応温度が高過ぎると、 反応溶媒や生成物が分解する恐れがあるので、 300℃以上の反応温度は強けるのが好ましい。

○一フタロジニトリルと四塩化チタンの仕込モル比は任意に選択できるが、4:1の仕込モル比が好適である。4:1以外の仕込モル比でも本発明の目的は選せられるが収率の低下、未反応原料の回収等不利な面が多くなるので避けるのが望ましい。

行うととが望ましい。 更に好ましくは、 熱水処理後キノリン、 αークロロナフタレン、 Νーメチルピロリトン等の有機啓到で加熱処理するととによつて、より物性の良好なオキシチタニウムフタロシアニンが得られる。

(突施例)

以下に実施例、比較例、応用例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限り以下の実施例によつて限定されるものではない。

実施例/

温度計、投拌器、盆流冷却器を備えた/との 反応フラスコに、ロークロロナフタレン600 配を仕込み、油浴上で/10℃まで昇盈した後、 ローフタロジニトリル928(0.7/8モル)と 四塩化チタン20畝(0.182モル)を加えて投 拌下10分を要して200℃まで昇温する。何 温度で5時間提拌した後、130℃まで冷却し で呼過する。役られたジクロロチタニウムフタ ロシアニンの湿ケーキを、130℃に加湿した αークロロナフタレン 4 0 0 型で洗浄し、仄い でメタノール 8 0 0 xl を加えて投拌下 6.0 ℃で 2時間歴史ゲーキを伊別する。更に脱イオン水 800世を加えて投拌下90℃で2時間懸洗後、 ケーキを伊別して(この操作を2回級返发す)、 オキシチタニウムフタロダアニンの位ケーキを 得る。

次いて、との湿ケーキに N ーメチルピロリド ン100単を加えて、提拌下150℃では時間 歴洗した後、ケーキを炉別する(この操作を→ 回繰返す。)、得られた湿ケーキにメタノール 800mを加えて、投拌下60℃で1時間懸洗 した後ケーキを戸別し乾燥した結果、精オキシ チョニウムフタロシアニン168を得た(収率 14%)。とのものの粉末※銀回折パターンは、 図ー/に一致し、▲型結晶であることが確認さ れた。又、元米分析値は次の通りであつた。

> 2.80 19.44 0 連論値(%) 46-48 突曲値(%) 66.51 0.43

19.58

2.77

比較例

縮合反応時に、αークロロナフタレンを 100 てに加熱した後、 o ーフタロジニトリル及び四 塩化チタンを加え、100℃まで昇温して反応 した以外は、契施例1と同様にしてオキシチタ ニウムフタロシアニンを製造した。収益は13 8、結晶型はA型とB型の混合物であつた。こ のものの粉末 X 級回折図を図ー 4 に示す。 応用例(電子写真感光体)

実施例/で製造したオキシチタニウムフタロ シナニンの A 型結晶 0.4 8 とポリピニルプチラ ール 0.2 8 を 4 ーメトキシー 4 ーメチルー 2 ー ペンタノン308と共化サンドグラインダーで 分散し、との分散被をポリエステルフイルム上 に蒸発したアルミ蒸羞眉の上にフイルムアプリ ケーターにより途布、乾燥して電荷発生層を形 成した。金布腹浮は0.38/1である。

との電荷発生層の上に、 N ーメチルー 3 ーカ ルパソールカルパルデヒドジフエニルヒドラゾ ン10郎とpiニトロペンゾイルオキシペンザ 実施例 2 ~ 4

超合反応時のローフタロジニトリルと四塩化 チョンの添加条件及び反応密媒を変えた以外は、 実施例/と同様に実験した結果を次裂に示す。

契施例 番 号	反応帝媒	oーフタロ ジニトリル の添加条件	四塩化チタンの添加条件	ニウムフタ	オキシチタ ニウムフタ ロシアニン の結晶型
a	ロークロロ ナフタレン	予め反応格 鉄に加えて かく	/ 10℃で 新加	7.4	A
J	•	•	αークロロ ナフタレン 100世化 混合して 100℃で 添加	7 6	Α .
#	αーメチル ナフタレン	200でで 添加	予め反応格数に加えておく	73.	٨

ルマロノニトリルュ部及びポリカーポネート街 脂(三菱化成工業社製ノパレックス 7 0 2 5 A) / 0 0 部からなる膜厚 / 7 mm の電荷移動層を **積層し、積層型の感光層を有する電子写真感光** 体を得た。

との感光体の感度として半波露光量(E½)を 静恨被写紙試験装置(川口電機製作所製モデル 8 ₽ − 4 2 8)により 御定した。即ち、暗所でコ ロナ 世流が 2 2 4 4 になるように設定した印加 電圧によるコロナ放電により、 感光体を負荷電 し、次いでs lux の照度の白色光により好光し、 表面 電位が - 4 5 0 ▼ から - 2 2 5 ♥ 化 半 被 寸 る 化 secであつた。とのときの感光体の帯電圧(初 期の表面包位)は-6457、暗波袞は/9V/8ec 露光/0秒後の表面╏位(残留に位)は一/ク♡ であつた。次にこの感光体を帯電後、暗滅衰 0.4 秒、 4 0 0 lux の白色光を 2.0 秒路光する サイクルにより、繰返し特性の評価を行つた。 2000回練返し後の帯電圧は、初期の98%、

特開昭62-256865(5)

残留退位は-26Vであつた。

以上の如く、本発明の方法によつて製造した オキシチタニウムフタロシアニンのA型結晶は、 極めて使れた電子写真特性を有しており、特に 半動体レーザー用感光体として有用である。

4 図面の簡単な説明

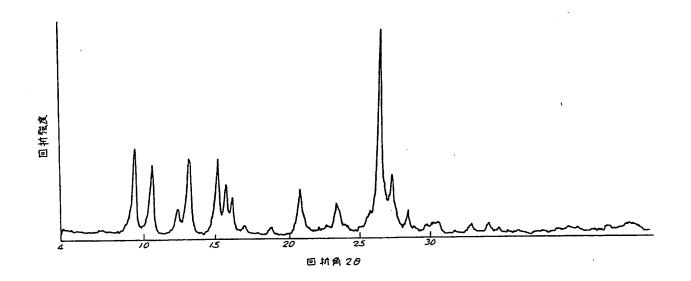
図ー/はオキシチタニウムフタロシアニンのA型結晶の粉末X級回折図であり、回折消(26) 9.3°、26・3°に特徴的な強い回折ピークを有する。

図ー2 はオキシチタニウムフタロシアニンのB型結晶の粉末 X 線回折図であり、回折角(26)7.6°、28.6°に特徴的な強い回折ピークを有する。

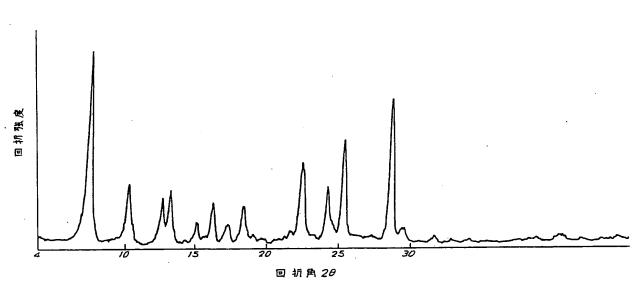
図ー3はオキシチタニウムフタロシアニンのC型結晶の粉末 X 級回折図であり、回折角(20)7.0°、/5.6° に特徴的な強い回折ピークを有する。

図-4は比較例で得られたオキシテタニウム フタロシアニンの粉末 X 緑回折図であり、 A 型 結晶と B 型結晶の混合物である。 回折角 (2θ) 7.6°、9.5°、26.5°、28.6° に特徴的な回折ピー クを有する。

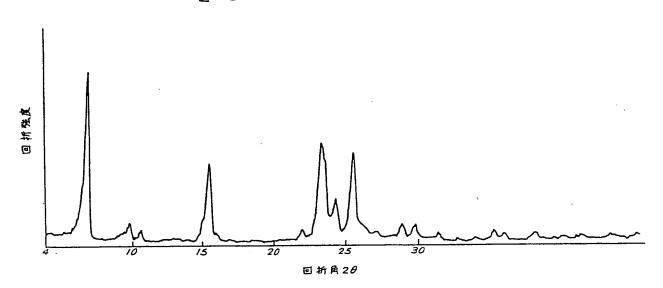


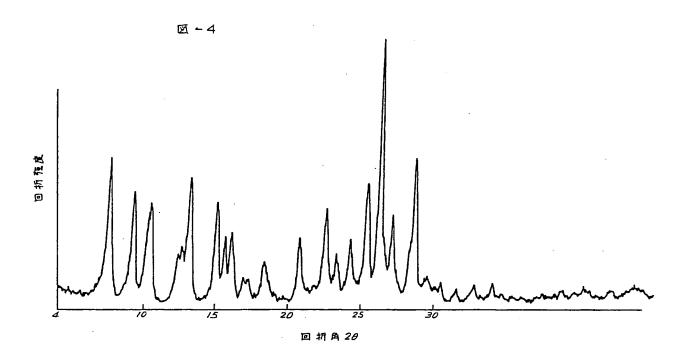






区 - 3





手 続 補 正 書(自発)

昭和61年11月19日

特許庁長官 黒田明雄 政

1. 事件の表示 昭和 6 1 年特許顕第 9 8 2 8 5 号2. 発明の名称 オキシチタニウムフタロシアニンの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

代表者 鈴 木 精 二

(ほか1名)

4代 理 人

住 所 東京都港区西新樹 3 丁目 1 5 褂 8 身

弁理士(8942)

西新樹中央ビル302号 電話(457)-3467

(596) 三菱化成工 築株式会社

5. 補正命令の日付

自発補正

4. 補正の対象 (1) 明細書

(1) 明細書の発明の詳細な説明の概

7. 補正の内容

(1) 明和書の頁の行の「製躍」を「装置」と補正する。

(2) 明知書15頁5行の「半動体」を「半導体」と補正する。

